## (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. 6 CO2F 1/136 (11) 공개번호

10-2001-0025955

(43) 공개일자 2001년04월06일

(21) 중원번호	10÷1999-0037053
(22) 출원일자	1999년 09월 02일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사 문종용
	경기 수원시 팔달구 메탄3동 416
(72) 발명자	창용규
	경기도수원시팔달구매탄3동1158-3
(74) 대리인	임창현, 권학수
상사원구 : 있음	

#### <u> 설사함구 : 없을</u>

#### (54) 반사투과 복합형 박막트런지스터 액정표시장치

#### 足學

본 발명은 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

인돔 산화를 계열로 이루어지는 투명전극층과 투광창을 가지는 알미늄 함유 반사전극층이 겹쳐서 이루어 지는 화소전국을 구네하는 반사투과 복합병 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 박막트랜지스터의 드 레만 전극과 상기 화소전국을 연결하는 콘택에서 상기 화소전국을 구성하는 상기 반사전극층과 상기 투명 전국층이 각각 콘택청읍 통해 드러난 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되도록 이루어지는 것을 목징 으로 한다.

본 방명에 따르면 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에서 화소진국을 이루는 알미늄 함유 반 사금속층과 인종 금속 산화를 계열의 투명전국총 계면에서 산화막미 형성되어 콘택저항을 높이고 이로 인 하여 반사금속층에 액쟁 배열을 위한 전위가 정확히 인가되지 않는 문제점을 해결할 수 있다.

#### OHE

#### **⊊**₿

#### 412/01

반사투과 복합형 액정표시장치, ITO, IZO, 알미늄, 콘택

#### BAN

#### 도면의 관단학 설명

도1은 반사 투과 복합형 TFT LCD의 한 예에서의 TFT축 기판의 각 화소에서의 축단면도 이다.

도2 내지 도8은 본 말명의 및 심시예에서의 박막트랜지스터를 형성하는 공정과정을 나타낸 화소부 촉단면 도이다.

도9와 도10은 도6 내지 도8에 나타난 공정에 대한 변형된 예를 나타내는 화소부 측단면도이다.

도11 내지 도12는 본 발명의 화소전극을 형성하는 또 다른 공정의 예를 나타내는 화소부 측단면도이다.

도13은 본 발명의 또 다른 실시예를 나타내는 화소부 측단면도이다.

도14는 도13에 나타난 본 발명의 실시에에 대한 평면도이다.

### ※도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1: 화소전국

7: 반사염역

9: 투과영역

10: 기판

11: 게이트 전국

13: 게이트 절연막

14: 오딕 콘택총

15: 아물퍼스 심리콘총

16: 드레인 전국

17: 보호막

18: 투명전국

19: 본리점연막

20: 반사전극층

#### 보염의 상세과 설염

#### 보명의 목적

#### 발명이 속하는 기술분이 및 그 분야의 중에기술

본 발명은 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 화소전극을 이루는 반사막과 투과밖이 박막트랜지스터의 드레인과콘택을 확실히 함 수 있는 반사투과 복합형 박막트 랜지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

정보사회의 발전 숙에서 정보 표시장치의 중요성은 매우 큰 것이며, 미물 정보표시장치 가운데 현재 가장 급속히 발전하는 분야로 LOO를 들 수 있다. 특히 화소의 조절에 박막 트랜지스터를 사용하는 TFT LOO는 경량, 박형 및 저소비전력이라는 LOO 목유의 장점에 더하여 고해상도, 빠른 몽작속도, 컬러화라는 수요자 의 요구에 부음할 수 있는 고풍위의 정보 표시장치로서의 입지품 넓혀가고 있다.

미하, 귤래스 기판에 게이트를 먼저 형성하고 아홉때스 실리콘으로 트랜지스터 소자의 액티브 영역을 형성하는 바람(bottom) 게이트 방식 아폴퍼스 실리콘 타입 TFT LCD의 형성과정을 간단히 살펴보기로 한다.

중래의 기술에 따르면, 우선, 급래스 기판에 알미늄이나 크롬의 단일막 혹은 다중막을 적용하고 포토리 소그래피와 에칭 공정을 이용하여 게이트 전국 및 게이트 라인을 형성한다(ist mask). 게이트 라인의 끝 단에는 게이트 패드가 형성된다. 다음으로는 게이트 패턴 위로 게이트 접면막, 채널과 소오스 드레인 영 역을 형성할 마톨퍼스 실리본막을 적용하게 된다. 대개 마물퍼스 실리콘 위쪽에는 소오스 드레인 전국과 의 집속에서 저항을 낮추는 작용을 하는 오막 콘택(이뻐)로 contact)등이 적용되는데 이 총에는 마울퍼스 실리콘에 인 동의 불순률이 도핑되어 반도체총과 전국 금속총과의 전기적 점속력을 높이게 된다.

이렇게 계속적으로 형성한 3을막에 대해 액티브 영역에 대용하는 포토마스크를 이용한 포토리소그래피와 식각 공정으로 때된을 형성한다(2nd mask), 그리고 다시 그 위에 소오스 드레인 전국 형성을 위한 금속을 를 적용하고 마스크 기법을 통해 소오스와 드레인 전국 및 데이터 라인을 형성한다(3rd mask).

경우에 따라서는 3층막에 대한 적룡이 이루어지고 패틴 형성 전에 소오스 및 드레인 전국 형성을 위한 금 속층을 적흥한 다음 소오스 및 드레인 전국을 패티닝하면서 오막 콘택증과 마음퍼스 설리콘증 상부름 제 거하여 채널의 형성을 하는 것으로서 2nd mask와 3rd mask 공정을 대체함 수도 있다(4 mask 공정).

미렇게 형성된 소오스, 게이트, 드레인의 트랜지스터 기본 전국 구조 위로 보호막을 적충하게 된다. 보호 막은 일종의 절면막으로 심리콘 산화들로 이루어지는 것이 일반적이나 유기막으로 두껍게 이루어질 수도 있다. 보호막을 적충한 다음에는 게이트 때드나 데이터 라인의 때드 및 소오스 전국 위로 절연막을 제거 하고 콘택을 형성하며 외부 전국이나 화소전국과의 접속을 준비한다. 절연막을 부분 제거하는 과정도 포 토리소그래피와 식각 공정을 이용하게 된다(4th mask).

이 보호막 위로는 화소전국을 역시 마스크 작업을 통해 형성하게 된다. 화소전국은 반사형 액정 표시장치의 경우 주로 얼마늄을 스퍼터링으로 적출하여 포토리소그래피와 식각 공정을 통해 화소 상당 부분에 형성하게 되는데 전기적으로 트랜지스터의 소오스 전국과 콘택을 통해 연결되어 있으며 반사판의 역할을 하게 된다.

그리고 백란이트형 혹은 투교형 LCD의 화소전국은 화소전국을 통해 빛이 통교하여 사용자의 눈에 끌어오 게 되므로 투명한 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide) 등으로 형성된다 (5th mask).

이상의 기본적인 5매 마스크 공정 외에도 액정표시장치의 제작방법은 공정 마스크의 매수에 따라 토랜지 스터의 구조에 따라 다양한 변형이 있을 수 있다.

그런데, LOOM 대한 구분증 하나로 반사형 LOO와 투과형 LOO의 구분이 있다. 반사형은 판넬 내면에 반사 판을 두고 외광을 반사하여 화상을 표시하는 방식이며 투과형은 판넬 뒤에 독립적인 광원인 백라이트를 설치하고 이 광원의 빛이 판넬을 통고하거나 통고하지 않도록 액정의 배엽을 조절하여 화상을 구현하는 방식이 된다. 초기의 액정표시장치로서 시계나 계산기 같이 전력소모를 극소화해야 하는 용도의 기기에서 는 반사형을 많이 사용하였으나 대화면 고증위의 화상표시를 요하는 노트북 컴퓨터용의 특히 TFT LCD 등 에서는 투과형을 사용하는 경우가 임반적이다.

현재의 한 추세을 보면, 노트북 컴퓨터와 같이 대화면 고품위의 화상을 요구하는 곳에서도 전력의 소모를 줄이면서 외광을 이용하며 최대한 고품위의 화상을 구현할 수 있는 반시험도 많이 모색이 되고 있으며 두 가지 형태의 장점을 실력서 주변 광도의 변화에도 물구하고 사용 환경에 맞게 적절한 시민성을 확보할 수 있는 반사 투과 복합형 LCO가 이미 LCO 제작회사인 사프사람 통해 소개된 바 있다.

소개된 반사 투과 국항형 박막트랜지스터 LCD는 기존의 TFT축 기판의 전국형성과정에서 절면막 위에 화소전국(1)중 형성함 때 일단 화소전국 패턴을 투명전국층으로 스퍼터링 등을 통해 형성하고, 그 위에 알이늄이나 크롬 등의 금속막 즉 반사막층을 다시 스퍼터링 등의 방법으로 형성한 다음 원하는 반사막 패턴을 하나크 공정 즉 포토리소그래피와 에성을 미용하여 형성하는 방법을 사용하고 있다. 이런 방법을 통해 철연막 위에는 반사막층이나 투명전국층으로 된 화소전국이 전혀 남마있지 않은 화소전국 외부영역, 투명 전국만 남아있는 투과영역(7), 투명전국 위에 반사막이 남아있는 반사영역(9)이 구분 형성된다. 투과영역은 대개 참의 개념으로 형성되며 투관성이라 할 수 있다. 도1은 반사 투과 특합형 TFT LCO의 한 에에서의 TFT축 기판의 각 최소에서의 측단면도 이다.

그러나 이러한 반사루과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에는 재결상의 문제가 생기는 경우가 있다. 즉 투명전국으로 투명도에 비해 상대적으로 높은 전도성 때문에 가장 많이 사용되는 110가 반사성과 전도성에서 뛰어나 반사형 화소전국으로 가장 많이 사용하는 알이늄과 접하게 되면 혹은 알미늄을 함유한 알마늄 네디용 같은 합궁과 만나게 되면 계면에 절면성의 산화막이 형성되기 쉽고 따라서 알미늄 반사전국판에는 전압이 제대로 걸리지 않아 반사투과 복합형 액정표시장치가 개구율이 낮아진 투과형 액정표시장치와 할 수 있다는 것이다. 또한, 두 도전층이 연극적으로 만나게 되면 에천트 및 세정액 등과 같은 전해점 물질에 함께 집할 때 화약전지와 같은 반응을 하며 부식이 발생하는 문제도 있었다.

ITO큼 투명 전국으로 사용하는 경우의 이런 문제를 없애기 위해 IZO 투명전국을 사용하는 방법도 있다. 그러나 DI 경우에도 ITO에 비해 정도는 작지만 알미늄 항유 금속층과 IZO AVD에는 절면성 알미늄 산화막 DI 형성되어 콘택저항을 높임 수 있으므로 신뢰성 촉면의 문제가 잔존하게 된다.

이런 문제를 해결하기 위해서는 반사영역과 투과영역의 반사전국과 투명전국에 드레인 전국을 전기적으로 연결하기 위해 별도의 본택을 형성하는 방법을 둘 수 있다. 이 경우 반사전국과 투명전국은 겹치지 않고 별도의 패턴을 형성하게 될 수 있다. 그러나 화소전국은 넓은데 비해 드래만 전국은 비교적 한정된 영역 에 형성되므로 투명 영역과 반사 영역의 배치가 최적화되기 어려운 문제가 있다.

#### 學習的 的导고자 하는 기술적 多河

본 발명에서는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에서 화소전국으로 인동 산화물 계열의 투명 전국총과, 반사전국인 알미늄 할유 금속을 사용하는 경우에 두 금속총이 평면적으로는 검치게 구성되면서 도 패턴 형성과정미나 세정과정에서 화학전지와 같은 작용으로 부식이 합생하지 않고 계면에 젊연성 물질 이 생성되어 반사막에 전위가 제대로 형성되지 못하는 현상을 막물 수 있는 반사투과 복합형 박막트랜지 소터 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

#### 발명의 구성 및 작음

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 반사투과 복합형 박막토랜지스터 액정표시장치는 인동 산회물 계열로 이루어지는 투명전곡층과 투광창을 가지는 일이용 함은 반사전국층이 겹쳐서 이루어지는 화소전국을 구비하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 박막트랜지스터의 드레인 전국과 상기화소전국을 연결하는 콘택에서 상기 화소전국을 구성하는 상기 반사전국층과 상기 투명전곡층이 각각 콘택창을 통해 드러난 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되도록 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 방명을 중래의 바람 게이트형 박막트랜지스터 액정표시장치에 적용시켜 보면 본 발명의 구성은, 기판과 상기 기판에 적흥된 게이트 패턴, 상기 게이트 패턴 위에 게이트 점연약, 아폴퍼스 실리본약, 오익론 택흥이 차례로 적흥되어 형성된 액터브 패턴과 상기 아폴퍼스 실리본약으로 이루어지는 채날, 상기 액티브 패턴 위로 형성된 소오스 및 드레인 전국, 상기 소오스 전국과 연결되어 형성되는 데이터 라인, 상기 데이터 라인 위로 형성되며 상기 드레인 영역에 콘택훈을 가지는 절연채 보호약 및 상기 콘택훈을 통해 드러난 상기 드레인 전국의 일부 영역과 접촉되며 화소부에 형성되는 인등 금속 산화품 계열의 투명전곡 총과 상기 콘택훈을 통해 상기 프랙훈을 통해 상기 프랙ջ 등 한다.

본 발명에서 인동 산화물 계열의 투명전국은 ITO(Indius Tin Oxide)와 최근 그 대체용으로 많이 연구되는 IZO(Indius Zinc Oxide)를 중 수 있다. 화소전국을 구성하는 알미늄 함유 반사전국총과 투명전국총의 투 배는 콘택창을 통해 드러나는 드레인 전국의 독에 비해 상대적으로 작기때문에 화소전국을 구성하는 두 배는 콘택창을 통해 드러나는 드레인 전국의 독에 비해 상대적으로 작기때문에 화소전국을 구성하는 두 전국총 가운데 먼저 적충되는 막에서 패터닝을 할 때 절연막에 콘택창을 형성하듯이 콘택영역내에 먼저 적용되는 막을 잃부 제가하여 창을 내고 위쪽에 나머지 전국총을 적용하고 필요한 패턴으로 형성하면 추가적인 노광 및 예정 공정이 없이 화소전국을 이루는 각 총을 패터닝을 하면서 본 발명의 드레인과 화소전국 접속 구조가 이루어지는 것이다.

그리고 반사투과 복합형 박막토랜지스터 액정표시장치에서 화소전극을 이루는 반사전극총과 투괴전극총의 적총순서는 반사호들을 고려할 때 투명전극총을 마래에 먼저 형성하고 반사전극총을 위쪽에 형성하는 것 미 바람직하지만 순서가 바뀌어도 상관을 없다. 단 170의 경우 알미늄과 흔히 사용하는 메천토에 대해서 식각 선택비가 별 차이가 없으므로 170를 화소부에 전반적으로 형성하고 그 위에 알미늄 반사금속 패턴을 식각으로 형성하는 것은 어렵다. 화소부 영역 내에서 반시전극총과 투명전극총이 형성되는 영역은 순서가 바뀌어도 동말하게 형성되면 될 것이다.

분 방명에서는 【TO 투명전극총과 알다늄 함유 반사전극총의 직접적인 접촉에서 오는 세정시나 패터닝 식각시의 화학적 작용에 의한 부식을 막기 위해 두 전극총 사이에 투명도가 공고 치밀한 실리콘 질화막이나 실리콘 산화막을 분리절면막으로 알게 형성하는 방법을 취할 수도 있다. 미 경우에는 본액을 영역 내에 실리콘 산화막을 분리절면막으로 알게 형성하는 방법을 취할 수도 있다. 미 경우에는 본액을 영역 내에 차호전극을 미루는 이래쪽 전극총에 다시 창을 내듯이 분리절연막에도 콘택함 영역에서 다시 창을 내 더 화소전극을 미루는 이래쪽 전극총에 다시 청을 내 등에 직접 전기접속을 하도록 한다. 특히 아래쪽 전극총과 분리절연막을 자례로 적용하고 한번의 패터닝 작업을 통해 등시에 문택함 영역 내의 참을 낼 수 있으며 경우에 따라서는 루광창도 함께 패터닝할 수 있다. 그리고 본리절연막의 존재는 반사 및 루과시의 빛의 효율에는 부정적인 요인으로 작용하므로 화소부의 두 전극이 검치지 않는 영역에서는 본리절연막에 대한 제거가 미루어지는 것이 바람작하다. 분리절연막에 대한 제거가 미루어지는 것이 바람작하다. 분리절연막에 대한 제거에 불도의 노광공정이 없이 미루어지도록 하려면 반사전극총이 왼쪽으로 혈성되어 분리절연막에 대한 제거에 불도의 노광공정이 없이 미루어지도록 하려면 반사전극총이 왼쪽으로 혈성되어 분리절연막에 대한 제거에 불도의 도광장이 되어 되어지도록 하려면 반사전극총이 왼쪽으로 혈성되어 분리절연막에 대한 제가를 보고 것이 필요하다.

본 발명은 하나의 콘택칭에서 영역을 분할하여 투명전극과 콘택칭으로 노출된 드레인 전국의 일 부분이 접속되고, 다른 부분에서 드레인 전국과 반시전국혹이 만나는 것 외에 드래인 전국 위로 콘택칭을 복수개 형성하여 그 가운데 하나 미상에서는 드레인 전국과 투명전국이 나머지 적어도 해나의 콘택칭에서는 드레 인 전국과 반사전국총이 만나는 형태도 생각할 수 있다. 이하 도면을 참조하면서 실시예를 통해 본 발명을 좀 더 살펴보기로 한다.

도2 내지 도8은 본 방명의 일 실시에에서의 박막트랜지스터를 형성하는 공정과정을 나타낸 화소부 측단면 도이다. 본 실시에의 박막트랜지스터는 중래의 5대 공장과 같은 순서로 기판(10) 위에 개이트 전국(11), 게이트 줄연막(13), 액티브를 형성함 마물퍼스 실리콘막(15) 및 오막 콘택용(14), 소오스 및 드레인 전국 (16)이 이루어자는데 도4에서 보이듯이 드레인 전국(16)은 액티브 영역을 벗어나 비교적 넓게 형성되어 있고, 도5에서 보이듯이 드레인 전국(16) 위로 참연재결의 보호막(17)이 형성된 다음 화소전극과의 연결 을 위한 콘택칭이 형성되어 있다.

화소전극을 형성하기 위해서 일단 도6과 같이 화소전국 영역 전체에 ITO 투명전국(18)이 적흥 패터닝된다. 패터닝 과정에서 콘택창 일부 영역에 다시 창이 형성되어 드레인 전국(16)이 노출된 부분이 있다. 그 위로 도7과 같이 심리콘 결화막으로 된 분리절면막(19)이 형성된다. 본리절연막(19)에서도 ITO 흉과 같이 도6에서 드레인 전국(16)이 노출되었던 영역에 창을 형성한다. (나라서 도8과 같이 알미늄 네디 음으로 된 반사전국흥(20)이 적흥되면 도7에 형성되어 있던 창출 통해 드레인 전국(16)과 반사전국흥(20)이 전가적으로 접속된다. 반사전국흥을 패터닝할 때 빛의 투과들 위한 투광창이 형성된다. 도8은 본 발 명 액정표시장치의 TFT 급해스의 한 예를 이룬다.

도9 내지 도10은 본 발명의 화소진극을 형성하는 또 다른 공정의 예이다. 여기서는 도9와 같이 먼저 반사 전극층(20)이 형성되고 있다. 그리고 120 투명전극(18)을 도10과 같이 적충 패턴님하여 화소진극을 완성 한다. 반사진곡층이 형성될 때 패턴님 과정에서 콘택함 영역의 일부에 참을 형성하여 투명전극층이 적충 될 때 자연스럽게 드래인 전극과 별도의 콘택을 형성하도록 하였다. 120 재질은 170 재질의 전곡에 비해 서 알마늄 함유층과 접촉한 계면에서의 부작용이 적으므로 별도의 분리절연극을 형성하다는 않았지만 형 성함 수도 있다. 그리고 도9에서 반사전극층의 패턴님에서 투광창이 형성된 것을 알 수 있다. 순서를 반대로 하여 120 투명전극층을 먼저 형성하고 말마늄 항유 반사전극층을 적충 패턴님하여 투광창을 형성한 다고 하면 두 친극층의 에천트에 대한 선택비가 크지 않아 투광창 영역의 120층이 함께 제거될 가능성이 있으므로 바람직하지 않다.

도11과 도12는 도2 내지 도8에 나타난 공정에 대한 변형으로 제시된다. 여기서는 도6과 도7에 나타난 170 투명전국(18)과 실리폰 잘화막 재질의 분리절연막(19) 형성공정이 하나의 노광 마스크를 이용하며 함께 이부어지고 있다. 도12의 반사전국총(20) 형성은 앞선 도8의 예와 끓이 이루어진다. 투광창을 형성하는 단계에서 투광창 영역의 실리콘 절화막도 계속하여 애청으로 제거함으로써 빛의 투과용을 향상시킬 수 있다.

도13은 본 발명의 또 다른 애를 나타내는 촉단면도미다. 드레인 전국(16)이 액티브 영역을 이루는 아콥퍼스 실리콘막(15) 밖으로 확장 형성되고 드레인 전국(16) 위로 보호막(17)에 콘택 흡흡 두 개를 형성하고 있다. 그리고 화소건금을 형성하는 과정에서 우선, 170 투명 전국(18)총흡 적용, 패터님하여 하나의 콘택에서는 드레인 전국(16)과 접속이 되도록 하고 다른 콘택에서는 접속이 이루어지지 않도록 한다. 다음으로 필리콘 철화막 등의 분리절연막(19)을 적용 패터님하여 170 투명전국(18)을 감싸도록 하되 170 투명전국(18)과 접속이 미부어지지 않는 콘택 훈은 절연막으로 감싸지지 않도록 한다. 다음 앞마늄 같은 반사전극송(20)을 적용하고 패턴님하여 투명전국(18)과 결치는 일부에서 투과왕을 형성한다. 본 예에서도 역시 화소전국을 이루는 투명전국(18)과 반사전국송(20)이 절연막에 의해 분리되면서 각각 콘택 훌륭 등해 드레인 전국과 콘택을 이루고 있다.

도14는 도13과 같은 본 발명의 실시에에 대한 평면도이다. 드레인 전국 위로 나란히 콘택이 2개 형성되어 각각 투명전국용, 반사전국용 화소전국과 접속되고 있으며, 반사전국 영역에서 투광창이 넓게 2개 형성되 어 투명전국용이 드러나 있다.

#### 智智의 宣播

본 발명에 따르면 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에서 화소전극을 이루는 알미늄 학유 반 사금속홍과 인동 금속 산화물 계열의 투명전곡총 계면에서 산화막이 형성되어 콘택저항을 높이고 이로 인 하여 반사금속층에 액정 배열을 위한 전위가 정확히 인가되지 않는 문제점을 해결할 수 있다.

#### (57) 경구의 범위

#### 청구항

인듐 산화물 계열로 이루어지는 투명전국총과 투광창을 가지는 알미늄 함유 반사전국총이 겹쳐서 이루어 지는 화소전국을 구비하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서,

박막트랜지스터의 드레인 전국과 상기 화소전국을 연결하는 콘택에서 상기 화소전국을 구성하는 상기 반 사전국총과 상기 투영전국총이 각각 컨택함을 통해 드러난 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되도록 이루머지는 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치.

#### 참구항 2

제 1 함에 있어서,

상기 투명전국층은 ITO로 이루어지는 것을 목장으로 하는 반사투과 복합형 바막트랜지스터 액정표시장치.

#### 청구함 3

제 2 항에 있머서,

상기 투명전국총과 상기 반사전국총 사이에 분리절면막이 형성되고, 상기 분리절면막은 상기 콘택창 영역에서 창을 가지도록 형성된 것을 특징으로 하는 반사투과 특합병 박막트랜지스터 액정표시장치.

#### 청구항 4

제 3 항에 있어서,

상가 반시전국층이 상기 분리절연막 위쪽에 형성되고 상기 투광장 영역에서는 상기 분리절연막이 제거된 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막토랜지스터 액정표시장치.

#### 청구항 5

제 3 항에 있어서,

상기 투명전국흥과 상기 반사전극총 가운데 아래쪽에 형성되는 것과 상기 분리접연막은 차례로 적흥되어 하나의 노광 마스크룹 이용하여 동말한 패턴으로 형성되는 것임을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트 랜지스터 액정표시장치.

#### 경구방 6

제 1 할에 있어서.

상기 투명전국총은 120 제질로 미무어진 것을 목장으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장 지

#### 청구방 7

제 1 항 또는 제 6 항에 있어서,

상기 반시전국용이 이래쪽에 적용되고 상기 투명전국용은 위쪽에 적용되는 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치

#### 참구함 8

제 7 항에 있어서,

상기 투명진국총과 상기 반사금속총 사미에는 본리절연막이 형성되고, 상기 분리절연박은 상기 콘택창 영역에서 창음 가지도록 형성된 것을 특징으로 하는 반사무과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치.

#### 청구화 9

제 8 항에 있어서.

상기 분리절연막은 실리콘 질화막 재활로 이루어진 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 백정표시장치.

#### 청구한 10

제 7 할에 있어서.

상기 반사전국용은 알미늄 네드뮴 합금으로 이루어지는 것을 목장으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지 스터 액정표시장치.

#### 경구할 11

제 1 항에 있어서.

상기 드레인 전국 위로 복수개의 콘택함이 형성되고 상기 콘택함의 적대도 하나에서 상기 투명 전국이 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되고, 나머지 콘택함 가운데 적대도 하나에서 상기 반사전국출이 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되는 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치.

#### 심구함 12

쟤 11 항에 있어서,

상기 콘택함은 2개 형성되고, 상기 콘택함 가운데 하나는 ITO 투명전국으로 덮여있고, 상기 투명전국의 패턴 위로 분리철연막이 나머지 콘택함이 개방되도록 형성되고, 상기 분리철연막 위로 반사전국을이 상기 나머지 콘택과 접촉되도록 이루어진 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치

#### 원구항 13

기판과 상기 기판에 적충된 게이트 패턴,

상기 게이트 패턴 위에 게이트 젊면막, 아울퍼스 심리본막, 오막본택총이 처려로 적총되어 형성된 액티브 패턴과 상기 아폴퍼스 실리콘막으로 이루어지는 채널.

상기 액티브 패턴 위로 형성된 소오스 및 드레인 진국,

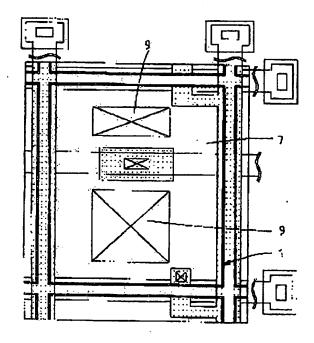
상기 소오스 전국과 연결되어 형성되는 데이터 라인.

상기 데이터 라인 위로 형성되며 상기 드레인 염역에 콘택홈물 가지는 절면채 보호막 및

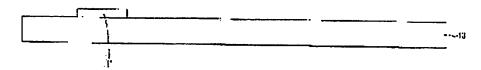
상기 콘택홈을 통해 드러난 상기 드레인 전국의 일부 영역과 접촉되며 화소부에 형성되는 인율 금속 산화를 계열의 투명전국총과 상기 콘택홈을 통해 상기 드레인 전국과 상기 일부 영역 외의 영역에서 접촉되며 화소부에 투광창률 가지고 형성되는 알미늄 함유 반사진극총이 겹쳐서 형성되는 화소전극을 구비하며 이루어지는 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 핵정표시장치.

## ⊊**B**

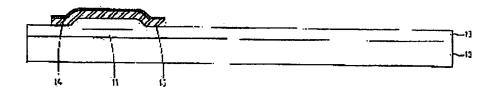
## <u> 501</u>



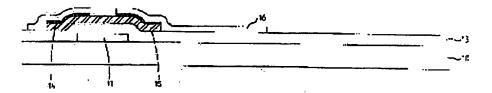
## 502



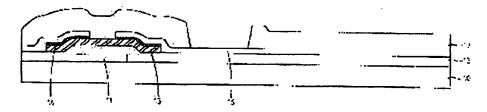
## *도만3*



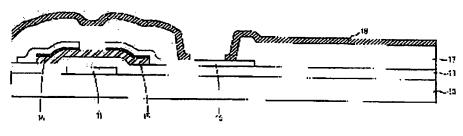




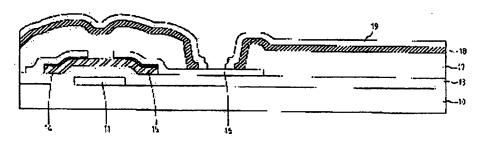
£05



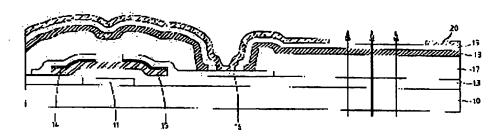
<u> 588</u>



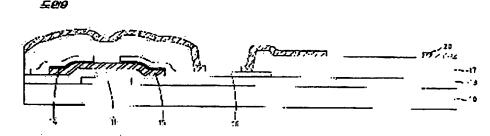
*£01*7



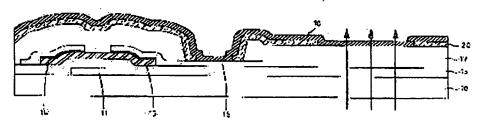
5**8**8



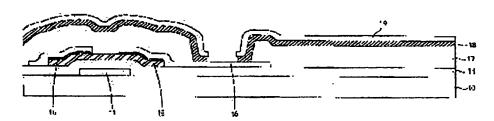
*<u><u> 5</u>00*</u>



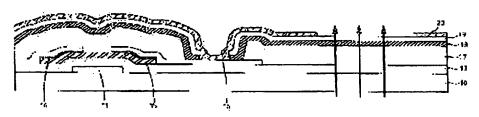
£BIO



*5011* 

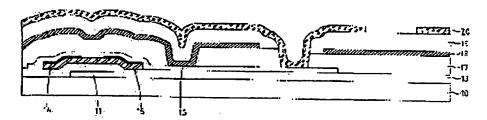


£#12

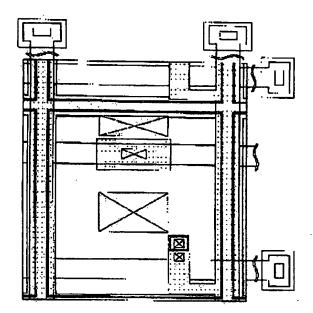


9-8

*⊊⊎1*3



EB14



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.